

平成29年度集中講義・公開講座 技術適応計画特論

場所: 未来科学技術共同研究センター未来情報産業研究館 5階大会議室

	8:50-10:20	10:30-12:00	13:00-14:30	14:40-16:10
7/31 月	イメージセンサの極限性能追究		ビッグデータ・人工知能時代 そしてその先にあるもの	
	(東北大学 須川 成利 教授)		(サンディスク 小池 淳義 氏)	
8/1 火	産学連携と知的財産の活用		戦略論と組織学習・イノベーションの理論	
	(東北大学 大野 茂 非常勤講師)		(東北大学 長平 彰夫 教授)	
8/2 水	半導体製造用ウルトラクリーンテクノロジー ～クリーンルーム、表面汚染、ガス供給・排気～		B to Bビジネスに於けるテクノロジーマーケティングの重要性	
	(東北大学 白井 泰雪 特任教授)		(東芝三菱電機産業システム 小林 永芳 氏)	
8/3 木	大企業に於ける継続的イノベーションの創出		NICHeの事例から大学に求められていることを考えてみよう	
	(日本ゼオン 荒川 公平 氏)		(東北大学 長谷川 史彦 教授)	
8/4 金	高精度半導体製造プロセス技術と評価技術		IoT時代の電子デバイス産業 ～活況続く半導体、電子部品、FPD～	
	(東北大学 寺本 章伸 教授)		(産業タイムズ社 津村 明宏 氏)	